

# بررسی تأثیر لایههای مختلف انتقال حفره بر روی راندمان سلول خورشیدی پرووسکایت بدون سرب مبتنی بر نانومیله اکسید روی

حامد نعمتیان\*٬۱، غلامرضا بنیصدر۲

۱ - گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امامخمینی (ره) شهرری، تهران، ایران. h.nematian.n@gmail.com

۲- گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امامخمینی (ره) شهرری، تهران، ایران. rbanisadr@yahoo.com

خلاصه

دراین مقاله تأثیر لایههای مختلف Cu2O ،spiro-OMeTAD و CuSCN به عنوان لایه انتقال حفره (HTM) و Aspiro-OMeTAD به عنوان لایه انتقال حفره (HTM) و همچنین اثر تغییرات ضخامت لایه جاذب بر روی کارآیی سلولهای خورشیدی مبتنی بر تری یدید قلع متیل آمونیوم (CH3NH3SnI3) با استفاده از نرمافزار SCAPS-1D مورد بررسی قرار گرفته است. در ساختارهای موردنظر، آرایه نانومیله (CH3NH3SnI3) با استفاده از نرمافزار (ETM) لحاظ شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل و شبیهسازی حاکی از راید اندری ای در می کاری در می کاری در می در در می در م

**کلمات کلیدی:** سلول های خورشیدی پرووسکایت، تری یدید قلع متیل آمونیوم، نانومیله ZnO، ضخامت لایه جاذب، لایه انتقال دهنده حفره، CuSCN ،Cu<sub>2</sub>O ،spiro-OMeTAD.

#### ۱. مقدمه

در سالهای اخیر، سلولهای خورشیدی پرووسکایت (PSC) بهدلیل خواص الکترونیک نوری مناسب، راندمان تبدیل توان بالا (PCE) و هزینه ساخت پایین، توجه قابل ملاحظهای از جامعه تحقیقاتی را به خود جلب کردهاند [۱]. به طور کلی، مواد پرووسکایت هالید ارگانولید که برای تولید سلولهای خورشیدی پرووسکایت استفاده می شود، فاقد پایداری لایه جاذب طولانی مدت هستند و با توجه به دارا بودن سرب (Pb) خطرات بهداشتی و زیست محیطی را به همراه دارند [۲]. با استفاده از CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>SnI3 به عنوان لایه جاذب، می توان از این خطرات پرهیز کرد [۳]. برای کاربردهای نوری، این ماده با شکاف باند مستقیم VI و NT۰ eV، در بین ترکیبات B=Sn, Pb; X=Cl, Br, I) CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>BX3 از مناسب ترین خواص نوری و محدوده جذب نور برخوردار است [۱]

مطالعات اخیر نشان داده است که ZnO میتواند به عنوان جایگزینی مناسب برای TiO<sub>2</sub> در لایه ETM مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که این جایگزینی تأثیر قابل توجهی بر روی عملکرد PSCها نخواهد داشت [۵][۶]. شکاف باند مستقیم ۳.۳۷ eV منجر به تحرک بالای انتقال الکترون می شود. با استفاده از نانوساختارها در لایه ETM، می توان کارآیی سلول خورشیدی را بهبود بخشید. برخلاف ZnO خالص، نانومیله ZnO دوپ شده با (nr) Au-/Al بهدلیل



نوار رسانایی بزرگتر، منجر به تحرک سریعتر الکترون و افزایش چگالی جریان الکترون میشود [۷]. با بهینهسازی طول و قطر نانومیلههای اکسید روی، عملکرد سلول خورشیدی فتوولتائیک را میتوان تغییر داد. علاوه بر این، جایگزینی TiO<sub>2</sub> در لایه ETM با نانومیلههای ZnO، کاهش قابل ملاحظه هزینه را به دنبال خواهد داشت[۸][۹].

## ۲. ساختار پیشنهادی و نتایج شبیهسازی

در این مقاله ساختار نشان داده شده در شکل ۱ با استفاده از پارامترهای تعیین شده در جدول ۱ توسط برنامه SCAPS شبیه سازی شده است. در ادامه، به منظور دستیابی به راندمان بالاتر، استفاده از مواد CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>SnI<sub>3</sub> و CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>SnI<sub>5</sub> و CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>SnI به عنوان لایه جاذب مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، تأثیر استفاده از سه ماده Spiro-OMeTAD و Cu<sub>2</sub>O «Spiro-OMeTAD و Cu<sub>2</sub>O در Spiro-OMeTAD و Cu<sub>2</sub>O در Spiro-OMeTAD و Cu<sub>2</sub>O در Spiro-OMeTAD در لایه انتقال دهند مان مان ماند مان مان مان مان در مان مان در Spiro-OMeTAD در لایه انتقال دهنده حفره بر روی راندمان سلول مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.



شکل ۱ – پیکربندی PSC تری یدید متیل آمونیوم مبتنی بر نانومیله ZnO، (الف) با لایه جاذب

# CH3NH3SnI3، (ب) با لايه جاذب CH3NH3PbI3

		. =				
مقادیر پارامترها در هر لایه	ZnO nr	$CH_3NH_3SnI_3$	CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub>	Cu <sub>2</sub> O	Spiro-OMeTAD	CuSCN
Thickness(nm)	500	450	350	350	350	350
Bandgap(ev)	3.47	1.30	1.50	2.17	3.2	3.4
Electron affinity(eV)	4.3	4.20	3.9	3.2	2.1	2.19
Dielectric permittivity	9	10	10	7.1	3	10
CB effective density of states(1/cm <sup>3</sup> )	2E+18	1.0E+18	2.25E+18	2.50E+18	2.5E+18	2.5E+18
VB effective density of states(1/cm <sup>3</sup> )	1.8E+20	1.0E+18	1.0E+18	1.8E+19	1.8E+19	1.8E+19
Electron thermal velocity(cm/s)	1E+7	1E+7	1.0E+7	1E+7	1.0E+7	1E+7
Hole thermal velocity(cm/s)	1E+7	1E+7	1.0E+7	1E+7	1.0E+7	1E+7
Electron mobility(cm <sup>2</sup> /Vs)	1.0E+2	1.6E+0	2.20E+0	2.0E+2	2.0E-4	2.0E-4
Hole mobility(cm <sup>2</sup> /Vs)	2.5E+1	1.6E+0	2.20E+0	8.0E+2	2.0E-4	100E-2
Sallow uniform acceptor density, $N_A(1/cm^3)$	0	3.2E+15	1.0E+18	9.0E+21	1.0E+20	1E+18
Sallow uniform donor density, N <sub>D</sub> (1/cm <sup>3</sup> )	1E+19	0	0	0	0	0
Defect type	-	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral
Capture cross section electrons(cm <sup>3</sup> )	-	1E-16	1E-13	1E-15	1E-15	1E-15
Capture cross section holes(cm <sup>3</sup> )	-	1E-14	1E-13	1E-15	1E-15	1E-15
Energetic distribution	-	Single	Single	Single	Single	Single
Reference for defect energy level Et	-	Above E <sub>V</sub>	Above E <sub>V</sub>	Above E <sub>v</sub>	Above E <sub>v</sub>	Above E <sub>V</sub>
Energy level with respect to reference(eV)	-	0.7	0.7	0.10	0.10	0.10
$N_t$ total (1/cm <sup>3</sup> ) uniform	_	4.5E+12	1E+12	1E+14	1.00E+14	1.00E+14

#### جدول ۱- پارامترهای تنظیم شده در شبیهساز SCAPS-1D



# ۱.۲. محاسبه راندمان با به کارگیری CH3NH3PbI3 در لایه جاذب و HTM های مختلف

سلولهای خورشیدی پروسکایت بهدلیل راندمان تبدیل توان بالا و هزینه ساخت پایین از سوی مراکز تحقیقاتی مورد استقبال میباشند. بهمنظور بررسی تأثیر بهکارگیری لایههای مختلف انتقال حفره بر روی راندمان سلول خورشیدی پرووسکایت مبتنی بر نانومیله اکسید روی، سه ساختار ذکر شده در جدول ۲ مورد مقایسه قرار گرفتهاند. نتایج شبیهسازیها نشان میدهد سلول خورشیدی پرووسکایت با استفاده از لایه جاذب CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI3 و با بهکارگیری لایه انتقال دهنده حفره نشان میدهد سلول خورشیدی پرووسکایت با استفاده از لایه جاذب CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI3 و با بهکارگیری لایه انتقال دهنده حفره CuSCN نسبت به CuSCN و CuSCN از راندمان بالاتری برخوردار میباشد. لازم به ذکراست بازده تبدیل توان سلول خورشیدی (%PCE) به سه پارامتر جریان اتصال کوتاه (Isc) ضریب پرشوندگی (%FF) و ولتاژ مدار باز (V<sub>0</sub>c) وابسته است. لذا، مقادیر محاسبه شده مربوط به هر ساختار نیز در جدول ۲ ارائه شده است.

جدول ۲- عملکرد PSCهای مبتنی بر نانومیله ZnO حاوی سرب با لایههای مختلف HTM

ترکیب ساختار	V <sub>oc</sub>	I <sub>sc</sub>	FF%	PCE%
ZnO(nr)/CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /Cu <sub>2</sub> O	1/2	24/51	61/62	18/26
ZnO(nr)/CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /CuSCN	0/82	25/65	83/95	17/90
ZnO(nr)/CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> PbI <sub>3</sub> /Spiro-OMeTAD	0/84	25/56	82/58	17/82

### ۲.۲. محاسبه راندمان با به کارگیری CH3NH3SnI3 در لایه جاذب و HTMهای مختلف

با توجه به معایب استفاده از سرب در سلول خورشیدی پرووسکایت، در این بخش، جایگزینی آن با نانومیله ZnO مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، با تغییر ماده تشکیلدهنده لایه انتقال حفره، تأثیر آن بر راندمان سلول خورشیدی پرووسکایت بررسی شده است. در جدول ۳ نتایج شبیهسازی ساختار موردنظر با به کارگیری لایه جاذب CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>SnI3، لایه انتقال دهنده الکترون نانومیله ZnO و ۳ لایه مختلف انتقال دهنده حفره ارائه شده است. این نتایج بیانگر آن است که با استفاده از لایه انتقال دهنده حفره حفره وسی کی در محدوده وسیعتری از کاربردها خواهد یافت. همچنین، جایگزینی قلع به جای سرب منجر به استفاده سرب منور شده ساز کاربردها خواهد در محدوده وسیعتری از کاربردها خواهد شد.

تركيب ساختار	V <sub>oc</sub>	Isc	FF%	PCE%			
ZnO(nr)/CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> SnI <sub>3</sub> /Cu <sub>2</sub> O	0.98	32/96	62/76	21/24			
ZnO(nr)/CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> SnI <sub>3</sub> /CuSCN	0.89	32/51	65/02	19/66			
ZnO(nr)/CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> SnI <sub>3</sub> /Spiro-OMeTAD	0.87	32/13	63/74	17/89			

جدول ۳- عملکرد PSCهای مبتنی بر نانومیله ZnO بدون سرب با لایههای مختلف HTM

#### ۳.۲. بررسی اثر تغییر ضخامت لایه جاذب CH3NH3PbI3 بر راندمان سلول خورشیدی با HTMهای مختلف

به منظور کاهش تلفات بازترکیب و هزینه ساخت، بهینهسازی ضخامت لایه جاذب در طراحی سلول خورشیدی حائز اهمیت است. در این راستا باید توجه داشت که پارامترهای عملکردی مانند Voc و J<sub>sc</sub> نیز تحت تأثیر ضخامت لایه جاذب قرار می گیرند. اثر تغییر ضخامت لایه جاذب CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI3 در سه ساختار با ماده انتقال دهنده حفره مختلف، در شکل ۲ نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود، کاهش ضخامت تا ابعاد ۴۰۰ نانومتر در هر سه ساختار منجر به رفتار کاهشی راندمان و بعد از آن در لایه HTM با ماده Ou2O شاهد ثابت شدن تقریبی راندمان و ادامه روند کاهشی (حدود ۲ درصد) در مادههای CuSCN و CuSCM خواهیم بود.



شکل ۲- اثر تغییر ضخامت لایه جاذب CH3NH3PbI3 بر راندمان PSC با HTMهای مختلف

#### ۴.۲. بررسی اثر تغییر ضخامت لایه جاذب CH3NH3SnI3 بر راندمان سلول خورشیدی با HTMهای مختلف

در ادامه، با در نظر گرفتن CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>SnI3 بهعنوان لایه جاذب، اثر تغییر ضخامت این لایه بر روی راندمان سلول خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیهسازی در شکل ۳ نشان داده شده است. در اثر تغییر ضخامت لایه جاذب CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>SnI3 در سه ساختار با لایههای انتقال دهنده حفره CuSCN ، Cu2O و Spiro-OMeTAD م مشاهده می شود تا ضخامت حدود ۵۰۰ نانومتر، راندمان افزایش داشته است و بعد از آن علیرغم افزایش ضخامت لایه جاذب، تغییرات قابل ملاحظهای در راندمان مشاهده نمی شود. لذا، ضخامت لایه جاذب ۵۰۰ نانومتر به عنوان ضخامت بهینه لحاظ شده است. علت بروز رفتار افزایشی اولیه ناشی از افزایش تحرک حاملها و کاهش اثرات بازترکیبی سطح می باشد. نکته دیگر اینکه لایه انتقال دهنده حفره Cu2O راندمان بالاتری نسبت به دو ساختار دیگر نشان داده است.

نتیجه مقایسه راندمانهای بهدست آمده در شکلهای ۲ و ۳ نشان میدهد که در ساختار مورد بررسی، بهکارگیری لایه انتقال حفره از نوع Cu2O در هر دو ساختار CH3NH3SnI3 و CH3NH3PbI3 منجر به افزایش راندمان می شود و ساختار با لایه جاذب CH3NH3SnI3 از راندمان بالاتری برخوردار است.



شکل ۳- اثر تغییر ضخامت لایه جاذب CH3NH3SnI3 بر راندمان PSC با HTMهای مختلف



#### ۳. نتیجهگیری

مطابق نتایج بهدست آمده، استفاده از Cu2O بهعنوان لایه انتقال دهنده حفره سلول خورشیدی پرووسکایت نسبت به CuSCN و CuSCTTD و CuSCTS، منجر به افزایش راندمان سلول خواهد شد. افزایش ضخامت لایه انتقال دهندهٔ الکترون به دلیل کسری جذب نور، جذب بخش بیشتری از فوتونها توسط ETM و تغییر در مقاومت سری، منجر به کاهش راندمان سلول خواهد شد. علاوه بر این، به کارگیری نانومیله ZnO بهعنوان لایه انتقال دهنده الکترون و نیز استفاده از لایه جاذب سلول خواهد شد. ماوه بر این، به کارگیری نانومیله ZnO اوزایش حدود ۳ درصد راندمان را در پی خواهد داشت. مهمچنین، با افزایش ضخامت لایه جاذب CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI3 افزایش حدود ۳ درصد راندمان را در پی خواهد داشت. فمچنین، با افزایش ضخامت لایه جاذب CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>SnI3 تا ضخامت بهینه حدود ۵۰۰ نانومتر، میزان راندمان سلول خورشیدی به دلیل افزایش تحرک حاملها و کاهش اثرات بازترکیبی سطح، افزایش پیدا می کند. پس از آن، با افزایش بیشتر ضخامت لایه جاذب، تغییری در راندمان سلول خورشیدی ایجاد نمیشود.

#### ۴. مراجع

- 1. Du, H.-J, Wang, W.-C. and Zhu, J.-Z. (2016), "Device simulation of lead-free CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>SnI<sub>3</sub> perovskite solar cells with high efficiency," Chinese Physics B, vol. 25, article 108802.
- 2. Umari, P., Mosconi, E. and De Angelis, F. (2014), "Relativistic GW calculations on CH3NH3PbI3 and CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>SnI<sub>3</sub> perovskites for solar cell applications," Scientific Reports, vol. 4, pp 4467.
- Yasin, S., Al Zoubi, T. and Moustafa, M. (2021), "Design and simulation of high efficiency lead-free heterostructure perovskite solar cell using SCAPS-1D," College of Engineering and Technology, American University of the Middle East, Kuwait.
  ۲. الهام کریمی و سید محمد باقر قریشی (۱۳۹۷)، "طراحی و بهینه سازی سلول خورشیدی پروسکایت با به کارگیری ۴. دانشگاه
  ۲. الهام کریمی و سید محمد باقر قریشی (۱۳۹۷)، "طراحی و بهینه سازی سلول خورشیدی پروسکایت با به کارگیری ۴. دانشگاه
- Kumar, M., Kumar, A., Raj, A., Chandra Sati, P., Sahni, M. and Anshu A. (2020), "Organic-inorganic perovskite-based solar cell designs for high conversion efficiency: A comparative study by SCAPS simulation," Experimental Research Laboratory, Department of Physics, ARSD College, University of Delhi, New Delhi India.
- Tala-Ighil Zaïr, R., Oudjehani, C. and Tighilt, K. (2021), "SCAPS Simulation for Perovskite Solar Cell," Institute of Electrical & Electronic Engineering, University M'hamed Bougara Boumerdes, Route de indépendance, 35000, Algeria.
- Yang, X. Liu, T., Li, Z. and et al. (2016), "Preparation and photovoltaic properties of perovskite solar cell based on ZnO nanorod arrays," Applied Surface Science, vol. 388, Part A, pp. 89–96.
- 8. Dong, J., Zhao, Y., Shi, J. and et al. (2014), "Impressive enhancement in the cell performance of ZnO nanorod-based perovskite solar cells with Al-doped ZnO interfacial modification," Chemical Communications, vol. 50, no. 87, pp. 13381–13384.
- 9. Son, D.Y., Im, J. H., Kim, H. S. and Park, N.G. (2014) "efficient perovskite solar cell based on ZnO nanorods: an effective charge collection system," The Journal of Physical Chemistry C, vol. 118, no. 30, pp. 16567–16573.



- Hao, L., Li, T., Ma, X., Wu, J., Qiao, L., Wu, X., Hou, G., Pei, H., Wang, X. and Zhang, X. (2012), "A tin-based perovskite solar cell with an inverted hole-free transport layer to achieve high energy conversion efficiency by SCAPS device simulation," Shanghai 200090, China.
- 11. Nine, K.B., Hossain, M.F. and Mahmood, Sh.A. (2019) "Analysis of Stable, Environment Friendly and Highly Efficient Perovskite Solar Cell," Bangladesh University of Engineering and Technology Dhaka, Bangladesh.
- 12. Mandadapu, U., Vedanayakam, S.V. and Thyagarajan, K. (2018) "*Optimisation of high efficiency tin halide perovskite solar cells using SCAPS-1D*," Department of Physics, Madanapalle Institute of Technology and Science, Madanapalle, Andhra Pradesh, India.
- 13. Muradov, F., Samusenkov, Zh. and Kot, S. (2021), "Methods of Stability Control of Perovskite Solar Cells for High Efficiency," Energies.
- Mehrnezhad, H. Behjat, A., Torabi, N. and Jahanbakhshizade, N. (2018), "Investigation Zinc Oxide thin film perovskite solar cell using Fullerene and copper Phthalocyanine," a Photonics Research Group, Engineering Research Center, Yazd University, Yazd, Iran.